PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01176003 A

(43) Date of publication of application: 12.07.89

(51) Int. CI

B22F 1/00 B01J 8/26 F27B 15/00

(21) Application number: 62333002

(71) Applicant:

NIPPON STEEL CORP

(22) Date of filing: 28.12.87

(72) Inventor:

IKEZAKI EIJI

KISHIGAMI KIMIHISA MAKISAKI KUNIO GONDO UICHI

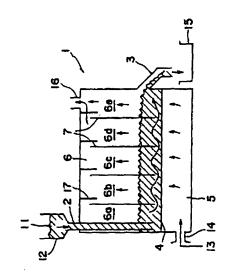
(54) APPARATUS FOR TREATING POWDER MATERIAL IN FLUIDIZED BED

(57) Abstract:

PURPOSE: To control retaining time of powder material, to improve treating capacity and to discharge the powdery material progressing the treatment at good efficiency by arranging partition walls and dust colliding plates in the fluidized bed type treating vessel.

CONSTITUTION: Plural partition plates 7 as the right angle to the direction advancing from an iron powder charging hole 2 to a discharging hole 3 are stood in the fluidizing chamber 6 and some gaps are arranged between the partition plates 7 and fluidized plate 4 or roof of the chamber 6. Further, the dust colliding plates 17 covering the gaps between the above roof and the partition plates 7 are arranged. The iron powder 11 is carried in the body 1 from a hopper 12 through a charging hole 2. On the other hand, treating gas 13 is blown into a blowing chamber 5 at lower part of the body 1 and passed through the fluidized plate 4 and carried into the chamber 6 to fluidize the iron powder 11 in the body 1. The iron powder 11 treated in some degree in a treating section 6a is in order fluidizing-treated in the treating sections 6bW6e and discharged from the discharging hole 3. A part of fine powder is passed through the gaps between the partition plats 7 and the roof of the body 1, but dropped with the colliding plates 17 and retained in the fluidized vessel.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-176003

⑤Int.Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)7月12日

B 22 F 1/00 B 01 J 8/26 F 27 B 15/00 C-7511-4K 8618-4G 8417-4K

-4K 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 流動層粉体処理装置

到特 願 昭62-333002

②出 願 昭62(1987)12月28日

⑫発 明 者 池 崎 英 二 福岡県北九州市八幡東区枝光1丁目1番1号 新日本製鐵 株式會社八幡製鐵所內

⑫発 明 者 牧 坂 國 雄 福岡県北九州市八幡東区枝光1丁目1番1号 新日本製鐵 株式會社八幡製鐵所內

⑫発 明 者 権 藤 宇 一 福岡県北九州市八幡東区枝光1丁目1番1号 新日本製鐵 株式食社八幡製鐵所内

⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

⑩代 理 人 弁理士 小 堀 益 外2名

明 知 會

1. 発明の名称 流動層粉体処理装置

2. 特許請求の範囲

1. 物体原料投入口から処理原料排出口に向かった方向に直交して立設する仕切り板を流動化板の上方にある処理槽の内部空間に配置し、前記仕切り板と前記流動化板及び前記処理槽の天井との間に間隙を設けるとともに、前記天井と仕切り板との間隙を覆うダスト衝突板を設けたことを特徴とする流動層粉体処理装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕 .

本発明は、たとえば転炉ダストから回収された鉄粉の表面を酸化・還元する場合のように、流動状態にある粉体に処理を施す流動層粉体処理装置に関する。

〔従来の技術〕

転炉等の冷調処理容器で発生したダストは、た とえばベンチュリースクラバー等の温式集座機に よって排がスと分離される。そして、ダストに含 まれている鉄分は、磁速機でスラグ等の非金属物質と分離され、更に摩鉱によって表面に付着している酸化物やスケール等の分離される。このようにして得られた鉄粉は、磁密で純度95%程度の低めて品位の高いものであり、粉末冶金、ショットブラスト、磁粉探傷、溶接棒、切断用鉄粉等の各種用途に使用されている。

他方、流動層式の処理槽で粉粒体を処理するも

のとしては、特開昭57-98615号公報で提案された 石炭流動層式還元製鉄装度が知られている。この 装置においては、薄型の流動層式還元反応炉を向 様な形状をもつ流動層式燃焼加熱室とサンドウィ ッチ状に配列し、遠元反応炉に粉炭と粉粒状鉄鉱 石を投入して流動状態に維持する。そして応炉に 加熱室の熱量を仕切り壁を介して遠元反応炉にか る粉粒状鉄鉱石に与え、鉄鉱石の遠元を行ってい る。

[発明が解決しようとする問題点]

この流動層式の装置で粉体を処理するとき、処理特内における粉体の滞留時間を制御することが必要となる。ところが、例えば滞留時間を長くするために処理視の内容複を単に大きくしただけでは、被処理材料である粉体を流動化させるために、がスの吹込み圧を大きくするか、あるいは、動、、力スの流量を大きくするとが必要になる。また、小粒径の鉄粉については飛散あるいは排出口へのショート・パスは防止できない。

また、流動層式の処理槽の一般的な問題として

ではあるが、処理が進んだ粉体だけを連続的に取り出すことが困難である。たとえば、連続的な取出しを前提として提案する場合、取出し口近傍にある粉体が処理の進行状態如何に拘らず排出されることになる。特に微粉は流動層表面をショート・パスして排出される。

そこで、本発明は、処理槽の内部に仕切り壁及びダスト衝突板を配置することにより、粉体の滞留時間を制御して処理能力を向上させると共に、処理が進んだ粉体を効率良く取り出すことを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明の流動層粉体処理装置は、その目的を遠
成するため、粉体原料投入口から処理原料排板を
に向かった方向に直交して立設する仕切り板を
動化板の上方にある処理槽の内部空間に配置した
前記仕切り板と前記流動化板及び前記処理槽の天井との間に間隙を設けるとともに、前記天井とせ切り板との間隙を覆うダスト衝突板を設けたことを特徴とする。

(実施例)

以下、図面を参照しながら、転炉ダストから回収した鉄粉を流動層式で酸化・還元する実施例により、本発明の特徴を具体的に説明する。

第1図は、本実施例における流動層粉体処理装置の内部構造を示す概略図である。

の天井との間の間隙を通過するが、ダスト衝突板 17によって微粉は落下し、流動層内に滞留する。

処理標本体1内で処理される鉄約11は、ホッパー12から鉄份投入口2を延て処理標本体1に定送り込まれる。他方、鉄約11を処理する酸化性がスワは遠元性がス等の処理がス13は、処理標本体1での下部に設けられたがス吹込み口14からがス吹込み口24からがス吹込み口34からがス吹込みの登流器(図示せず)が配置されており、これによって流動化板4の全面にわたって均一な流量分布を

もつ流れとして処理がス13を流動化室 6 に送り込み、処理槽本体 1 内にある鉄切11を流動化する。この整流器としては、鉄粉投入口 2 側で圧損が大きく、排出口 3 側で圧損が小さくなるような開口部を持たせることにより、流動化室 6 の全長にわたって流量分布を均一化させることができる。

このとき、処理情本体 1 が、鉄粉投入口 2 から 排出口 3 に向かった方向に関し仕切り板 7 に直 で 改 の 処理区分 6 a、 6 b、 6 c、 6 d、 6 e に区区区で 0 の 処理区分 6 a に おいて ある程度 流で 酸化、 還元等の 処理を 受けた 鉄粉 11 が、、 で して、 の 処理区分 6 e で 処理された 後の 処理区分 6 e で 処理された る。 ま 企 の 処理区分 6 e で 処理された る。 ま 企 数 粉 11 を 処理 した 後 の 処理 が ス 13 は、 流動 化 に 掛 数 11 を 処理 した 後 の 処理 が ス 13 は、 流動 化 に 非 気 で 大 た に 設けられている 排 気 口 16 から 系 外 に 排 気 で れる。

このように仕切り板?で仕切った処理区分6a, 6b, 6c, 6d, 6eのそれぞれにおいて、ほぼ同一の条件下で酸化、 最元等の処理が行われるため、排

出口3から取り出される鉄粉11は、均質な程度にまで処理されたものとなる。また、仕切り板7によって、流動化室6内における鉄粉11の滞留時間を長くすることができるので、鉄粉11と処理がス13を効果的に消費することができると共に、鉄粉11に対する酸化、最元等の高度な処理を行うことができる。

たとえば、窒素をベースに酸素 5 容量%、水藻 気 5 容量%の組成をもち温度600 七の酸化性ガスを空塔速度0.4~0.5(m/s)で処理情本体 1 に吹き込むことにより、平均粒度90 mmの鉄粉11を表面酸化したところ、冬処理区分5a、6b、6c、6d、6eにおける平均酸化度は、次の通りであった。ただし、ここでいう酸化度とは、形成された表面酸化層の鉄粉の重量に対する割合(%)を示す。

処理区分 6a 6b 6c 6d 6e
 平均酸化度 5 10 15 18 20
 また、排出口3から排出された鉄切11の酸化度のバラツキは、偏差30%であった。

これに対し、仕切り板7及びダスト衝突板17を

設けずに一つの流動化室 6 で鉄約11 を同様な条件下で表面酸化したところ、排出口 3 から排出された鉄約11 の平均酸化度は20 %であり、また酸化度のパラッキは偏差100 %であった。

また、排出口3から排出された鉄粉11の柱度分布を示したものが第3図である。

ダスト衝突板17を設置しなかった場合、一44m 以下の散粉がほとんどなくなり、小粒の比率が小さくなっていることがわかる。

ができる。

また、第1図及び第2図では、薄型にした処理 槽本体1を流動層加熱窒8とサンドウィッチ状に 配列していた状態を示している。しかし、処理標 本体1としては、この形状に拘束されるものでは なく、たとえば厚みの大きな箱状又は円筒状にし て、その内部を仕切り板7で仕切るようにしたも のであっても良い。

〔発明の効果〕

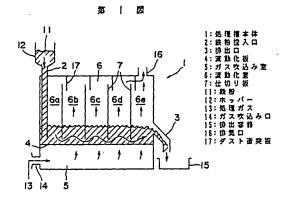
隊を覆うダスト衝突板によって、 散粉が排出口か ら排出されることもない。

4. 図面の簡単な説明

. . .

第1 図は本発明実施例の粉体処理装置を示す 磁 略 図であり、第2 図はその粉体処理装置を流動層 加熱室と交互にサンドウィッチ状に配列した状態 を示し、第3 図は排出口から排出された鉄粉の粒 度分布を示す。

特許出願人 新日本製鐵 株式會社 代理 人 小 堀 益(ほか2名)



第 2

5: 流動化實 8: 流動用加熱 9: 熱担件 10: 層鍵